Reference 2

Partial Translation:

Japanese Patent Application laid open No. H01-199476

Title of the invention: Pressure Sensor

Application No.: S63-247073

Filing Date : September 30, 1988 Publication Date: August 10, 1989 Inventor : Aki TABATA et al.,

Applicant : Komatsu Ltd.

[Part A]

(5) As shown in Fig. 2(e), in order to protect a strain gage, registors and wiring patterns, SiN_x membranes whose thickness is approximately 5000 Å are laminated as passivation layers by use of a plasma CVD technique.

[Part B]

Description of Numerals in the drawings

- 1: diaphragm
- 2: SiO₂ membrane
- 3: strain gage
- 4: electrode
- 5: sensor part
- 6: passivation membrane
- 7: temperature compensation part
- R: resistor
- E: wiring pattern
- Tr: transistor

19日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-199476

⑤Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)8月10日

H 01 L 29/84 G 01 L 9/04

101

B - 7733 - 5F7507 - 2F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

❷発明の名称 圧力センサ

> ②符 頭 昭63-247073

忽出 願 昭63(1988) 9月30日

優先権主張

⑫発 明 者 田畑 亜 紀 @発 明 者 \blacksquare 近 淳 個発 明 者 稲 垣 宏 個発 明 者 小 林 諭樹夫 ⑫発 明 者 鈴 木 朝 岳

神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製作所研究所內 神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製作所研究所內

神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製作所研究所内 神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製作所研究所內 神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製作所研究所内

東京都港区赤坂2丁目3番6号

株式会社小松製作所

明

1. 発明の名称

勿出 願 人

圧力センサ

- 2. 特許請求の範囲
- (1)ダイヤフラム受圧面の裏側に、絶縁腹を介 して登ゲージを設けている寝殿圧力センサにおい て、前記②ゲージ形成面に歪ゲージと同材料で形 成されている温度、零点等の補償の抵抗回路を設 けたことを特徴とする圧力センサ。
- (2)ダイヤフラム受圧面の裏側に、絶縁膜を介 して歪ゲージを設けている薄膜圧力センサにおい て、ダイヤフラムの拘束面とダイヤフラム受圧面 とに段差を設けたことを特徴とする圧力センサ。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

半導体に歪を加えると大きな抵抗変化を示すと いうピエグ効果を利用した半導体歪ゲージを用い て、各種のセンサが開発されている。

その1つとして、ステンレスなどの金銭でダイ ヤフラムを構成し、このダイヤフラム上に絶赫駿

を介してアモルファスシリコン薄膜等の半導体薄 腹からなる歪ゲージを形成した薄膜圧力センサが 86.

本発明は、前記違腹圧力センサの歪ゲージの温 皮あるいは书点を補償する回路において、その低 抗素子を歪ゲージと同材料で形成した補償回路の 構造と圧力センサの受圧部と拘束部を違ざけ拘束 による受圧部への悪影響を少なくする構造に関す るものである.

(従来の技術)

薄膜圧力センサについて説明する。

乳 6 図(a)に、薄膜圧力センサの断面図を示す ように、疳胶圧力センサは、ステンレス製のダイ ヤフラム1と彼ダイヤフラム1の表面に絶縁段と しての酸化シリコン(SiO.)酸2を介して形 成された多結晶シリコンドパターンからなる歪ゲ ージ3と、接亞ゲージ3に給電するためのアルミ エウム層パターンからなる電極4と、歪ゲージ3 と電桶4とからなるセンサ部5を被肢保護するた めの京化シリコン層からなるパッシベーション膜

6 とから構成されている。そして同図(b)に示すように、センサ部5は4つの歪ゲージ3のパクーンR。とこれらに給電するための6つの電極4の配線パターンE。とから構成としている。このセンサ部5を等価回路で示す成のでは、同図(c)に示すように、ブリッジ回路を構成しており、圧力に起因した歪による歪ゲージ3の抵抗変化によって生じる電極配線パターンE。ととの間の電圧変化を検出することにより、圧力を適定するようになっている。

(b) に示すように、ドランジスタを介してセンサ部に印加される電圧が高くなっていく(ロ)。センサ部に印加される電圧が高くなると温度によるセンサ部の感度低下分と相殺され、結局温度が上昇しても一定な感度を保つことができる(第8図(a)の)。このように温度補償用の素子を組み込んだ薄膜圧力センサは温度によって感度が変化しない信頼性の高いものとなる。

度が決まるために、従来から権々様々な方法が試 みられてきた。

次に示す方法は、定電圧駆動する圧力センサに おいて、トランジスクと抵抗を組み合わせて登ゲ ージの感度の温度変動を相殺するものである。

第7 図には度も保用回路 7 を組み込んだ圧力センサの等価回路図を示すが、電極配線パターン E・、 E・ の接点と E・ との間に、 トランジスタ Tr と抵抗 R・、 R・ とを接続する。

確設圧力センサの感度は、第8図(a)に示すように、温度が高くなるにつれて直線的に低下してしまう(イ)。ここで感度とは、圧力センサが受ける圧力の大きさと、それによって生じる抵抗値の変化率である。つまり、

となり、歴度が高い方が特度が向上する。 いっぽう、温度機器に用いられているトランジス クの電圧降下は、温度が高くなるにつれて低くな る。つまり人力電圧を一定にしておけば第8図

また、従来はセンサモジュールを圧力変換器や他の被測定体に組み込む際、センサモジュールを拘束する位置は受圧面とほぼ同一面上にあった(第 5 図(b))。

(発明が解決しようとする課題)

上記で説明した温度補償用の回路において、使用しているトランジスタの温度による電圧降下の変化率と、歪ゲージの温度による密度低下の変化 ない。そこで、抵抗業子 R・、R・を2個用いて、その抵抗業子の2個の温度 依存性の値を自由に変えることができるので、積度良く速度補正を行う。

従来この抵抗素子は、薄散圧力センサの外部の プリンドを板104に接続されていた。薄散圧力 センサは大変小さいので、プリント基板104に トランジスタとさらに抵抗素子2個をハンダ付け で接続したり、圧力センサの電極と接続したりす るのは困難であった。そして、抵抗素子2個を接 続するために、 部品点数と工程が増えるということは、工程上の歩留り低下の製因、部品の不良や部品の接触不良等による歩留り低下の製因が大きく増えるということであった。

又、圧力センサを拘束し圧力を印加すると、拘束的所の形状が変化し、第5回(c)に示すように拘束位置がずれる。 従来のように拘束部が受圧面に近いと少しの拘束位置のずれてもダイヤフラム上の応力分布が大きく変化する (第5回(b))。この結果圧力に対する出力特性の直線性に悪影響を及ぼすという問題があった。

(課題を解決するための手段及び作用)

(1) 薄幕圧力センサの温度補限のための抵抗は、抵抗素子を用いて構成するのではなく、 抜薄酸圧力センサの歪ゲージを構成している材料を用いる。つまり、歪ゲージを形成する際、多結晶シリコン酸除るを模層し、 そしてパターニングを行うが、それと同時に、抵抗もパターニングして設ける。センサ部と抵抗との配線も、センサ部の電極配線パターンと同材料で同時に形成する。

E.の接点と印加電圧版Vin(図示せず)との間に形成する。

第1回(b)に示すように、この実施例において、 薄膜圧力センサは、ステンレス1上に絶縁限としてSiO。限2を根層し、次に歪ゲージ3と抵抗 Rs、R。とを多結品シリコン薄膜で形成し、その上に登極4の配線パターン(Ei~Ee)が形成されてはある。トランジスタTrは、 E。~E。間と、Es、E。とに外付けで接続回路は第7回と同様である。

第2図(a)~(e)に本発明の第一の実施的 の工程図を示し、説明する。

(2) 第2 図(b) に示すように、接 S i O。肢 上に多結晶シリコン薄膜をプラズマ C V D 法でシ ランガスを原料に用いて約 0。 5 μ m 積層する。

(3) 第2図(c)に示すように、積層した多結。

抵抗部を形成した多結晶シリコン薄膜等は、形状を任意にかえることにより、所望の抵抗値を得ることができ、従って、抵抗素子を用いることなく、トランジスクの竜圧降下の温度 依存性の値を 起ゲージの 悠度低下の変化率と一致させることができる。

(2) ダイヤフラム受圧面の面側に絶縁腹を介して歪ゲージを設けている薄膜圧力センサにおいて、ダイヤフラムの拘束面とダイヤフラム受圧面とに段差を設けた、つまり拘束面を受圧面から違ざけることにより、圧力印加時の拘束位置変化による影響が及ばなくする。

(実施例)

以下、本発明の実施例を図面に従って説明する。 始めに補償用抵抗に関して説明する。

第1実施例

第1図に本発明の第一の実施例の(a)平面図と、(b) 断面図を示す。 第1図(a)に示すように、ダイヤフラム!の最ゲージ3(R. ~ R。)の形成面に、抵抗R。、R。を、電板配線E。、

品シリコン可膜を、フォトリングラフィ工程を用いて、亞ゲージ3パターン(R · ~R ·)と抵抗パターン(R · 、 R ·)を形成する。この時、抵抗パターンの形をかえることにより、所望の抵抗値が得られ、補償用回路のトランジスタの温度依存性の値を変えることができる。

尚、この抵抗パターン(R、、R。)は、歪を生じると抵抗値が変化してしまうので、一定の値を保つため、圧力によって歪を生じないダイヤフラムの周辺の位置に形成しなくてはならない。

(4) 第2 図(d) に示すように、歪ケージ(R - ~ R ·) と抵抗(R · 、 R ·) を形成した上に、 アルミニウム(A l) 等の金属電極 4 を 悪君し、 フォトリングラフィエ程により配線パターン(E - ~ E ·) を形成し、配線する。

(5) 第.2 図 (e) に示すように、登ゲージ、抵抗、配線パターンを保護するために、パッシベーション限として Si N。限をブラズマ C V D 法で5000 A程度積層する。

以上で、薄胶圧力センサは完成する。そして、

この課設圧力センサは乳9図に示したと同様に、ケース101に組み込まれ、そのケース102に組み込まれを担けて、との内部にはアンブ105と基準を引きませる。 個用のトランジスタが接続された ガーンス102は 黄103 にかられる。 アリント 巻板104 上のトランジスタが接続された 黄103 にかって のりじられる。 アリント 巻板104 上のトラン にの でん でん でん といく はボンディングワイヤ (図示 ビガセの路によって増幅され、外部回路にはアンブ105によって増幅され、外部回路にはアンブ105によって増

このような構成の背限圧力センサにすることにより、温度補償用回路を構成する場合、部品、工程を増やすことなく、抵抗が形成できる。

本実施例は、感度に対する温度権賃用の回路について説明したが、これに限ることなく、例えば・零点に対する温度権賃用の回路、各種ゲージ間のバラッキによる零点補賃用の回路等にも適用可能である。

第4回は本発明の第3の実施例の(a)平面図と(b)断面図である。温度補償素子を外部接近た場合の等価回路図は第2の実施例と同様(第3図(c))である。本実施例では第4図(a)に示すように亞ゲージ3(R」~R。)は実質長尺パターンなので抵抗が高く、これに伴って本発明にパターンなので抵抗が高く、これに伴って本発明の集2の実施例のように、零点補償抵抗をくの字形などの実質幅広バターンにする必要はない。

又、本実施例では零点補償用組調抵抗R,をダイヤフラム1の中心に対して同一円間上に配置したので、感圧層成設時の設厚分布(ダイヤフラム中心が扱も厚く外側に向かって落くなる)を無視できる。そのため、複数値に区切られた組調抵抗1個当たりの抵抗値のバラツキを低減でき、精度の良い補償ができる。

尚、本実施例では第4図(b)に示すように絶 は限2はSIO。一層であるが、ステンレスダイ ヤフラム1と絶縁限2の間に両者の線形張係数の 差を扱わするためのバッファ旭として中間の線形 强2 宝筋份

第3図に第2の実施例として、感度に対する温 皮補償用の回路の抵抗R、R。と、各歪ゲージ 間のバラツキによる零点補償用抵抗R、を、薄腹 圧力センサのダイヤフラム上に形成した実施例の (a) 平面図と(b) 断面図と(c)温度補償素 子としてトランジスタを外部接続した場合の等価 回路図を示す。ダイヤフラム1上に、絶縁酸を積 厄し(図示せず)、その上に歪ゲージ(R . ~ R 。)と、感度に対する温度補償用の抵抗R。、R • と各定ゲージ間のバラツキによる君点補借用国 路の抵抗R・として、多結晶シリコンを積層し、 パターニングする。そしてALなどの金属を積燃 しパターニングして、電極配線(E,~E。)を 形成し、パッシベーション腹(図示せず)を積層 して薄膜圧力センサは完成する。本実施例ではE 。とE、を結線し、その接点とE。の電極から電 圧を出力させることにより、R.に零点租賃抵抗 2個を、R。に客点微調抵抗を加えたことになる。 第3実施例

張 係 数 を 持 つ 膜 (例 え ぱ ノ ンドー ブ 多 結 晶 シリコン 駅 0 . 3 μ m 程 度) を 積 層 して も よ い 。

第4 実施例

次に圧力センサの出力特性の直線性の改善に関して説明する。

37.5 図に圧力センサのダイヤフラム上の応力分布の拘束位置依存性を、 (a) 本発明によるダイヤフラム、 (b) 従来のダイヤフラム、 について各

従って、圧力印加時、第5㎏(c)に示すよう

特開平1-199476(5)

に拘束位置がずれても、拘束部が受圧部に悪影響を及ぼさないので直線性は大幅に改善される。実施例では非直線性は約1/3に低減された(第5図(d))。

(発明の効果)

本発明の特許請求の範囲第2項の発明によれば 圧力印加時に拘束位置がずれても、ダイヤフラム の応力分布に変化がなくなり、圧力センサの出力 特性の直線性が同上する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は木発明第1の実施例の薄膜圧力センサの(a)平面図と(b)断面図

第2図は同工程図

第5図(a) は本発明による課題圧力センサの グイヤフラムの応力分布の拘束位置依存性を示す グラフ、第5図(b) は従来の課題圧力センサの-ダイヤフラムの応力分布の拘束位置依存性を示す グラフ、第5図(c) は圧力印加時のダイヤフラ ム拘果位置のずれを表す図、第5図(d) は本発 明による道線性の改善を示すグラフである。

第6 図は従来の薄殷圧カセンサの (a) 断面図と (b) 平面図と (c) 等価団路図

第7 図は補償用回路を組み込んだ譲渡圧力セン サの等価回路図

第8図(a)は薄膜圧力センサの感度と温度の関係を示す図、第8図(b)は温度補償用素子を介してセンサ部に印加される電圧と温度との関係を示す図

第 9 図 は 薄膜 圧 力センサと 回路 等をケ → ス に 組み込んだ図 である。

1・・・ダイヤフラム 4・・・電極

la···拘束位置

1b・・・ダイヤフラム受圧部

2・・・絶縁膜

5・・・センサ部

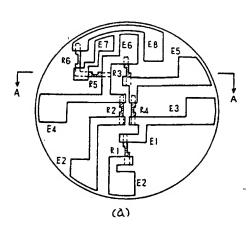
3 ・・・亞ゲージ

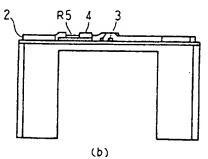
6 ・・・パッシベーション膜

7・・・温度補償用回路

87・・・零点補償用の抵抗

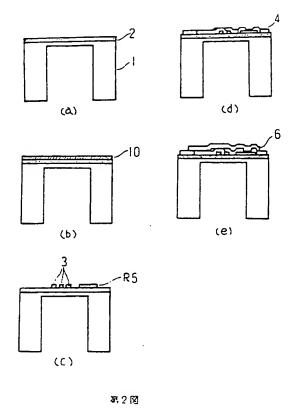
出願人 株式会社 小松製作所

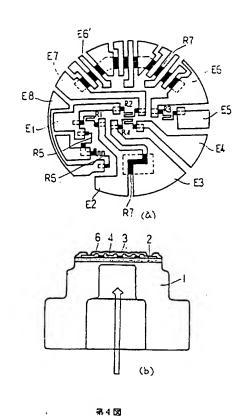


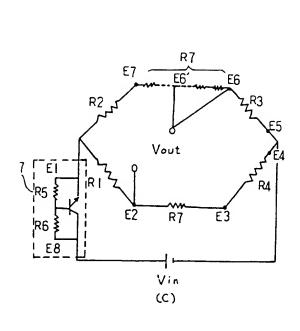


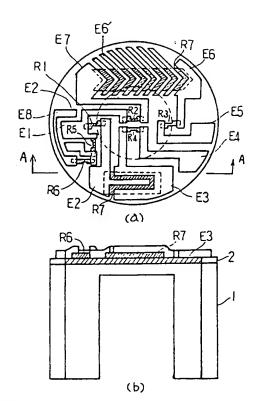
第1図

特開平1-199476(6)



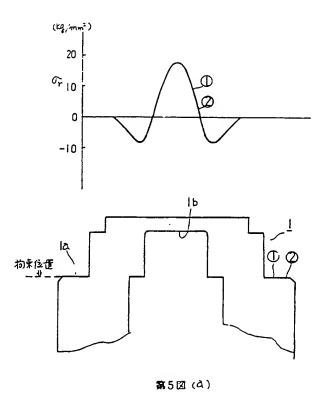


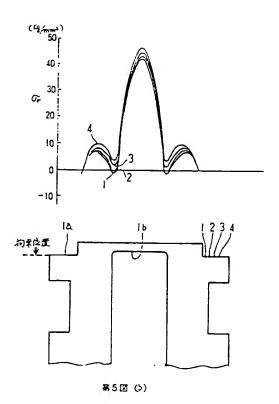


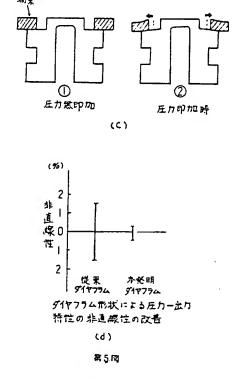


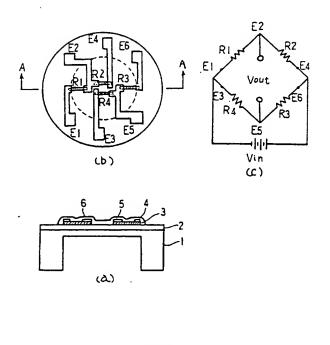
第3図

特開平1-199476(7)









特開平1-199476(8)

